INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte	onal Application No
PCT/	FR2004/001877

A. CLASSIF IPC 7	CATION OF SUBJECT MATTER G01N23/20 G01N23/25 H01J37/	295	
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ication and IPC	
B. FIELDS			
Minimum doi IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classific GO1N HO1J	ation symbols)	
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent the	t such documents are included. In the fields sea	urched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal, WPI Data, INSPEC		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
X	PAILLOUX F ET AL: "Stress relac'perpendicular!-c//YBaCuO thin MgO substrate studied by LACBED THIN SOLID FILMS ELSEVIER SWITZ vol. 368, no. 1, 1 June 2000 (2 pages 142-146, XP004203950 ISSN: 0040-6090 page 142, column DROITE page 144 abstract; figures 3,5	films on " ERLAND,	1,6-15
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed i	n annex.
'A' docum consi "E" earlier filing "L' docum which citatic "O" docum other "P" docum later	ategories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance of document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or in is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filling date but than the priority date claimed	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combination being obvio in the art. "&" document member of the same patent	the application but early underlying the claimed invention to considered to coument is taken alone claimed invention wentive step when the one other such docu-us to a person skilled family
;	7 February 2005	22/02/2005	
Name and	I mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Rouault, P	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR2004/001877

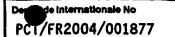
C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category • Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		
х	LI B ET AL: "A Study of Residual Strain in a K20.6Ti02W/Al Composite by Using Convergent Beam Electron Diffraction" SCRIPTA MATERIALIA, ELSEVIER, NEW YORK, NY, US, vol. 38, no. 9, 3 April 1998 (1998-04-03), pages 1419-1425, XP004325156 ISSN: 1359-6462 page 1420, paragraph 3 - page 1425	1,4-15
A	ARMIGLIATO A ET AL: "APPLICATION OF CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION TO TWO-DIMENSIONAL STRAIN MAPING IN SILICON DEVICES" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 82, no. 13, 31 March 2003 (2003-03-31), pages 2172-2174, XP001166504 ISSN: 0003-6951 the whole document	1,4-18
A	GAMBETTA F ET AL: "Large angle convergent beam electron diffraction strain measurements in high dose helium implanted silicon" MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 71, no. 1-3, February 2000 (2000-02), pages 87-91, XP004185754 ISSN: 0921-5107 page 87, right-hand column, last paragraph - page 90, left-hand column, paragraph 1	1,4-18
A	WAKAYAMA Y ET AL: "STRAIN DISTRIBUTION NEAR SI/NISI2 INTERFACE MEASURED BY CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 35, PART 2, no. 12B, 15 December 1996 (1996-12-15), pages L1662-L1665, XPO00735155 ISSN: 0021-4922 the whole document	1,4-18
Τ	CLEMENT L ET AL: "Strain measurements by convergent-beam electron diffraction: the importance of stress relaxation in lamella preparations" APPLIED PHYSICS LETTERS AIP USA, vol. 85, no. 4, 26 July 2004 (2004-07-26), pages 651-653, XP002316655 ISSN: 0003-6951 the whole document	1-18

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den	de Internationale No
PCT	/FR2004/001877

A. CLASSEM CIB 7	G01N23/20 G01N23/225 H01J37/295	
Selon la class	elfication internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification	on nationale et la CiB
	ES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	
CIB 7	on minimale consultée (système de classification suivi des symboles de 6 GOIN HOIJ	ciassement)
Documentation	on consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ce	s documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche
Base de don	nées électronique consultée au cours de la recherche internationale (nor	n de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Int	ternal, WPI Data, INSPEC	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication de	s passages pertinents no. des revendications visées
X	PAILLOUX F ET AL: "Stress relaxatic 'perpendicular!-c//YBaCuO thin fil MgO substrate studied by LACBED" THIN SOLID FILMS ELSEVIER SWITZERLA vol. 368, no. 1, 1 juin 2000 (2000-pages 142-146, XP004203950 ISSN: 0040-6090 page 142, colonne DROITE page 144 abrégé; figures 3,5	ms on (ND), -06-01),
X Votr	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
	e spéciales de documents cités:	document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la
consi	ent définissant l'état général de la technique, non déré comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'appartenement pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
ou apres cette date être considérée comme nouvelle ou comme		 document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
priorit autre	lé ou cité pour déterminer la date de publication d'une • Y citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)	document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive jorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une e	nent se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens nent publié avant la date de dépôt international, mais	documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du mêtler
	rieurement à la date de priorité revendiquée *& uelle la recherche internationale a été effectivement achevée	 document qui fait partie de la même famille de brevets Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
	7 février 2005	22/02/2005
Nom et adı	resse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé
	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31–70) 340–3016	Rouault, P

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



			PCT/FR2004/001877	
	C(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie *	identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages p	pertinents	no. des revendications visées	
X	LI B ET AL: "A Study of Residual Strain in a K20.6Ti02W/Al Composite by Using Convergent Beam Electron Diffraction" SCRIPTA MATERIALIA, ELSEVIER, NEW YORK, NY, US, vol. 38, no. 9, 3 avril 1998 (1998-04-03), pages 1419-1425, XP004325156 ISSN: 1359-6462 page 1420, alinéa 3 - page 1425		1,4-15	
A	ARMIGLIATO A ET AL: "APPLICATION OF CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION TO TWO-DIMENSIONAL STRAIN MAPING IN SILICON DEVICES" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 82, no. 13, 31 mars 2003 (2003-03-31), pages 2172-2174, XP001166504 ISSN: 0003-6951 le document en entier		1,4-18	
Α	GAMBETTA F ET AL: "Large angle convergent beam electron diffraction strain measurements in high dose helium implanted silicon" MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 71, no. 1-3, février 2000 (2000-02), pages 87—91, XP004185754 ISSN: 0921-5107 page 87, colonne de droite, dernier alinéa - page 90, colonne de gauche, alinéa 1		1,4-18	
Α	WAKAYAMA Y ET AL: "STRAIN DISTRIBUTION NEAR SI/NISI2 INTERFACE MEASURED BY CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 35, PART 2, no. 12B, 15 décembre 1996 (1996-12-15), pages L1662-L1665, XP000735155 ISSN: 0021-4922 le document en entier		1,4-18	
Т	CLEMENT L ET AL: "Strain measurements by convergent-beam electron diffraction: the importance of stress relaxation in lamella preparations" APPLIED PHYSICS LETTERS AIP USA, vol. 85, no. 4, 26 juillet 2004 (2004-07-26), pages 651-653, XP002316655 ISSN: 0003-6951 le document en entier		1-18	

L